LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

Patent number: JP2002043164 (A) **Publication date:** 2002-02-08

Inventor(s): MIYAZAKI MAKOTO; TANAKA SATORU; KIMURA KOJI; KATO KOJI; SUZUKI

HIROSHI

Applicant(s): MURATA MANUFACTURING CO

Classification:

- international: C04B35/00; B28B1/30; B28B3/02; B28B11/00; H01F17/00; H01F41/04; H01G4/12;

H01G4/30: C04B35/00: B28B1/30: B28B3/02: B28B11/00: H01F17/00: H01F41/04: H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-7): H01G4/12; B28B1/30; B28B3/02; B28B11/00;

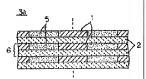
C04B35/00: H01F17/00: H01F41/04: H01G4/30

- european:

Application number: JP20000221171 20000721 Priority number(s): JP20000221171 20000721

Abstract of JP 2002043164 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic paste, including highly dispersed ceramic powder. SOLUTION: In order to manufacture the ceramic paste, a first dispersion step of dispersing a first mixture including at least ceramic powder and a first organic solvent, a removing step of selectively removing the first organic solvent, and a second dispersion step of dispersing a second mixture made by adding an organic binder to the first mixture, from which the first organic solvent is removed are performed in sequence. The first mixture and/or the second mixture includes the second organic solvent having a higher boiling point than that of the first organic solvent.: This ceramic paste is used with advantage, for example, to form a ceramic green layer 5 for absorbing a step on the main surface of a ceramic green sheet 2, so as to substantially eliminate a step due to by the thickness of an internal electrode 1 in a laminated ceramic capacitor.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本園特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公則番号 特別2002-43164 (P2002-43164A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

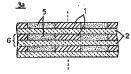
(51) Int.Cl.7		徽別記号		FΙ		I		Ť	テーマコード(参考)	
H01G	4/12	364		H0	1 G	4/12		364	4G030	
B 2 8 B	1/30	101		B 2	8 B	1/30		1.01	4G052	
	3/02					3/02		P	4G054	
	11/00			H0	1 F	17/00		D	4 G 0 5 5	
C04B	35/00			41/04			С	5E001		
		審查	常求	未請求	請求	頃の数13	OL	(全 16 頁)	最終質に続く	
(21) 出願審報(22) 出顧日		特顧2000-221171(P2000-22117: 平成12年7月21日(2000.7.21)	1)	(72) (72)	出願力発明者発明者	株式会府 京都 京都 京都村 会和村 日田中 京都村 100086	社長信長田党長田第一日京 京作 京作	市天神二 『目 市天神二 『目 所内 市天神二 『目 所内	26番10号 26番10号 株式 26番10号 株式	
						弁理士	小柴	雅昭		

(54) 【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックベーストを製造するため、少なくともセラミック物末と第1の有機溶剤とき合む1次温合物を分散处理する1次か似工程と、1次混合物から第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程と、第1の有機溶剤が除去された液合物に有機がイングを加え。2次混合物を分散処理する2次分散工程とを順次実施する。1次混合物および/または2次混合物は、第1の有機溶剤より高沸点の第2の有機溶剤と含んでいる。このセラミックベーストは、たとえば積層セラミックコンデンサにおける内部電極1の厚みによる段をを実質的になくすようにセラミックグリーンシート2の主面上に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するために有利に用いられる



最終頁に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリー、導電性ベーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意し、

前記セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートと、前記とラミックグリーンシートの由止にその原文による段差をとたらすように部分的に前記簿電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、前記内部回路要素膜のからによる段差を実質的になくすように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記中が経過を発表した。 が形成されない領域に前記セラミックベーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを値よる。複数の複を情奇物を作割し、

複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の 積層体を作製し、

前記生の積層体を焼成する、各工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法であって、

前記セラミックペーストを用意する工程は、 少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1

次混合物を分散処理する1次分散工程と、

前記1次分散工程の後、前記1次混合物から前記第1の 有機溶剤を加熱により選択的に除去する除去工程と、

前記除去工程の後、前記第1の有機溶剤が除去された前 記1次混合物に有機バインダを加えた2次混合物を分散 処理する2次分散工程と、

前記第19有機溶剤より高沸点の第2の有機溶剤を前記 1次混合物および/または前記2次混合物に含ませる工程とを備える。積層型セラミック電子部品の製造方法。 【請求項2】 前記2次分散工程において、前記第2の 有機溶剤が加えられる。請求項1に記載の税用型セラミ ック電子部の製造方法。

【請求項3】 前記2次分散工程において、前記有機バ イングは、前記第2の有機溶剤に予め溶解した状態で加 よられる、請求項2に記載の積層型セラミック電子部品 の製造方法.

【請求項4】 前記第2の有機溶剤に予め溶解した前記 有機パインダは、評過された後、加えられる、請求項3 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項6】 前記第1の有機溶剤の沸点と前記第2の 有機溶剤の沸点との差は、50℃以上である、請求項5 に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記1次分散工程の後であって、前記除去工程の前に、前記1次混合物を沪過する工程をさらに備える、請

求項1ないし5のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項8】 前配セラミックスラリーは、前記セラミックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項1ないしてのいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項9】 前記セラミックスラリーおよび前記セラ ミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、 ともに、誘電体セラミック粉末である、請求項1ないし 易のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造 方法。

【請求項10】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静 電容量を形成するように配置される内部電極であり、前 記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデ シサである、請求項9に記載の積層型セラミック電子部 品の製造方法。

【請求項11】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項12】 前記内部回路要案膜は、コイル状に延びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部 品は、積層セラミックイングクタである、請求項11に 記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、積層型セラミク電子部品およびその製造方法に関するもので、特に セラミック電間に形成された内部回路要素膜の厚みに起 因する段差を吸収するために内部回路要素膜パターンの ネガティブパターンをもって形成された段差吸収用セラ ミック層を備える、積層型セラミック電子部品およびそ の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】たとえば精曜セラミックコンデンサのような精層型セラミック電子部品を製造しようとするとき、複数のセラミックグリーンシートが開発され、これらセラミックグリーンシートとには、得ようとする積層型セラミック電子部品の機能にあじて、コンデッチ、抵抗、イングクタ、パリスタ、フィルタ等を構成するための導体膜、抵抗体膜のような内部回路要来膜が形成されている。

【0003】近年、移動体通信機器をはじめとする電子 機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子機器 において、たとえば積層型セラミック電子部品が回路素 そとして用いられる場合、このような積層型セラミック 電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求さ れるようになっている。たとえば、積層セラミックコン デンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっ ている。

【0004】税帽セラミックコンデンサを製造しようとする場合、乗型的には、誘電体セラミック的末、有機パインダ、可整制および有機溶剤を混合してセラミックスラリーを作業し、このセラミックスラリーを、制能剤としてのシリコーン機能等によってコーティングされた、たとえばポリエステルフィルムのような支持体上で、ドクターブレード法等を適用して、たとえば原き数ルmのシート状となるように成形することによって、セラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミックグリーンシートが軽く終される。

【0005】次に、上述したセラミックグリーンシートの主面上に、互いに間路を耐てた複数のパターンをもって、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、これを乾燥することにより、内部回路要素製としての内部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図で示されている。

【0006】次に、セラミックグリーンシート2が支持 体から剥削され、適当な大きさに切断された後、図6に 一部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さら に、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセ ラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられ ることによって、生の積積等が作製される。

【0007】この生の機関係おは、積層方向にアレスさ れた後、図8に示すように、個々の積層セラミックコン デン中のための積層体チップ4となるべき人きさに切断 され、次いで、脱バイング工程を経た後、焼成工程に付 され、扱終的に外部電極が形成されることによって、積 個セラミックコンデンサか完成される。

【0008】このような積層セラミックコンデンサにおいて、その小型化かつ大容量化に対する要求を消足させるためには、セラミックグリーンシート2および内部電積1の積層数の増大およびセラミックグリーンシート2の薄層化を図ることが必要となってくる。

【0009】しかしながら、上述のような多層化および 薄層化的進めば進むほど、内部電極1の各界みの果積の 結果、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との 間、あるいは、内部電極1が程度方向に比較的多数配列 されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が より顕著になり、たとよば、図8に示すように、得られ た積層体チップ4の外報に関しては、その一方主面が凸 状となるような変形が生じてしまう。

【0010】積層体チップ4において図8に示すような

変形が生じていると、内部電橋1が位置していない部分 あるいは比較的少数の内部電流1しか模層方向に配列さ れていない部分においては、アレス工程の際に比較的大 きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリー ンシート2間の密着性が劣っているため、焼成時に引き 起こされる内部ストレスによって、デラミネーションや 微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

【0011】また、図8に示すような積層体チップ4の 変形は、内部電極1を不所望に変形させる結果を招き、 これによって、ショート不良が生じることがある。

【0012】このような不都合は、積層セラミックコン デンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0013】上達のような問題を解決するため、たとえ 依、図2に示すように、セラミックグリーンシート2上 の内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セ ラミックグリーン層5を形成し、この段差吸収用セラ ックグリーン層5によって、セラミックグリーンシート 2上での内部電極1の厚みたよる段差を実費的になくす ことが、たとえば、特開昭56-94719号公報、特 開平3-74820号公報、特開平9-106925号 公報率に記載されている。

【0014】上述のように、段差戦収用セラミックグリーン層うを形成することによって、201に一部を示すように、生の機能分 aを作製したとき、内部電量1が積度方向に大きの機能を1が積度方向に大きの機能を1が積度方向に大きが変更がされている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、得られた機関体チップ4 aにおいて、図8に示すような不所超な姿形が生じにくくなる。【0015】その結果、前述したようなデラミネーションや微小クラック等の構造で陥むよび内部電電1の変形によるショート不良といった問題を生じにくくすることができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性を高めることができる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述した段差吸収用セラミックグリーン個5は、セラミックグリーンシート2 の場合と同数の組成を有し、誘電体セラミック粉末、有機パイング、可認剤および有機溶剤を含むセラミックペーストを付与することによって形成されるが、たとえば厚み2μm以下といった内部電徳1、5円程度の厚みを高精度に印刷等によって形成するためには、セラッミクペースト中におけるセラミック粉末の分散性を優れたものとしなければななない。

【0017】これに関連して、たとえば特開平3-74 820号公報では、セラミックペーストを得るため、3 本ロールによる分散処理が開示されているが、このよう な単なる3本ロールによる分散処理では、上述したよう な像れた分散性を得ることが困難である。 【0018】他方、特期平9-106925号公報でスは、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリーを、誘電体セラミック物末と有機パインタに供原の第1の有機溶剤とを混合することにより作製し、これをセラミックグリーンシート2の成形のために用いるとともに、このセラミックスラリーに対して、上流の有機溶剤や清点より溶消点の第2の有機溶剤を加えて混合した後、加熱し、低沸点の第1の有機溶剤を高沸点が高少点といる場合ができまった。

【0019】したがって、上述したようにして得られたセラミックペーストにおいては、少なくとも2回の混合 程格/実施されるので、セラミック粉末のか飲性はある 程度改善されるが、これらの混合工程では、いずれも、 有機/パングを含んだ状態で実施されるため、混合時の スラリーまたはベーストの粘度は高く、たとはボール ミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミック粉末の分散性を優れたものとすることには誤界があま

【0020】このように、内部電極1の厚みと同等の厚みを有する段差吸収用セラミックグリーン関与といった 極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミ ックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末 に関して最九た分散性が要求され、このような優れた分 散性に対する要求は、内部電極1の厚みが薄くなるほど 厳しくなる。

【0021】また、段差吸収用セラミックグリーン層5 におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっても、その上に重ねられるセラミックグリーンシート2 によって、分散性の悪さをある程度カバーできることもあるが、セラミックグリーンシート2の厚みが薄くなると、このようなセラミックグリーンシート2によって分散性をカバーする効果をほとんど期待することができない。

【0022】以上のことから、積層セラミックコンデン サの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミ ックグリーン層5におけるセラミック粉末に関してより 高い分散性が必要となってくる。

【0023】なお、混合工程におけるセラミック始末の 分散効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低 くすることが考えられるが、このように粘度を低くする ため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分 散処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するた が、長時間必要とするという別の同題に温置する。

【0024】以上、積層セラミックコンデンサに関連して説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコンデンサ以外のたとえば積層セラミックインダクタといった他の積層型セラミック電子部品においても遭遇する。

【0025】そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積極型セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミック電子部品を提供しようとすることである。

[0026]

【課題を解決するための手段】この発明は、まず、積層型セラミック電子部品の製造方法に向けられる。この製造方法では、基本的に、次のような工程が実験される。 【0027】まず、セラミックスラリー、沸電性ペーストおよびセラミックペーストがそれぞれ用葉される。

【〇〇2名】次に、セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、セラミ ックグリーンシートの主面ににその呼みによる段差をも たらすように部分的に導電性ペーストを付与することに よって形成された内部回路要素膜と、内部回路要素膜の 厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素族が形成され ない領域にセラミックペーストを付与することによって 形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備え る、複数の複合精造物が作取される。

【0029】次に、これら複数の複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体が作製される。

【0030】そして、生の積層体が焼成される。

【0031】このような基本的工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法において、この発明では、 段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラ ミックペーストを用意する工程、すなわちセラミックペ ーストを製造する方法に特徴がある。

【0032】にの発明において、セラミックペーストを 製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機 溶剤を含む1次混合物を分配処理する1次分散工程 と、1次分散工程の後、1次混合物から第1の有機溶剤 を加熱により選択的に除去する除去工程と、除去工程の 後、第1の有機溶剤が除去された1次混合物に有機パイングを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程 と、第1の有機溶剤より高沸点の第2の有機溶剤を1次 混合物および/または2次混合物に含ませる工程とが実 施される。

[0033] ここで、有機パイングは、2次分散工程の 段階において加えられることに注目すべきである。ま た、この売別では、第1の有職締剤と、この第1の有機 締別より高沸点の第2の有機締剤と、この第1の有機 締別より高沸点の第2の有機締剤と、この第1の有機 時限としている。この第2の有機締剤は、1次分散工程 の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられなが ら、さらに2次分散工程の段階で加えられない ら、さらに2次分散工程の段階で加えられい (0034) 2次分散工程の段階で加えられてもよい。

1000年1200円による状態にあることが好ました。 加えられる場合には、有機パイングは、第2の有機溶剤 に予め溶解した状態で加えられることが好ましい。ま た、より好ましくは、このように第2の有機溶剤に予め 溶解した有機パイングは、沪過された後、加えられる。 【0035】他方、1次分散工程において分散処理される1次混合物が、第2の有酸溶剤をさらに含む場合に は、除去工程において、第2の有機溶剤を残したまま、 第1の有機溶剤が1次混合物から除去される。

【0036】上述の場合、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以上であることが好ましい。

【0037】また、この発明において、セラミックベーストを用意する工程は、1次分散工程の食であって、除 去工程の前に、1次混合物を沪過する工程をさらに備え ることが好ましい。

【0038】にの発明において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーは、段差級収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックベーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好ましい。

【0039】また、この発明の特定的な実施B様において、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミックが末は、ともに、誤解低セラミック粉末である。この場合、内部回路要素脱が、互いの間に静塵で着を形成するように配置される内部電極であるとき、機関セラミックコンデンサを製造することができる。

【0040】また、この売明の他の特定的な販施應様において、セラミックスラリーおよびセラミックペースト にそれぞれをまれるセラミック粉末は、ともに、磁性体 セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、 コイル状に強びるコイル藻体膜であるとき、精剤セラミ ックインダクタを製造することができる。

【0041】この発明は、また、上述したような製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品にも向けられる。

[0042]

【発明の実施の形態】この発明の一実施形態の説明を、 積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。 この実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方 法は、前述した図1ないし図3を参照しながら説明する ことができる。

【0043】この実施形態を実施するにあたり、セラミ ックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内 部電極1のための薄電性ペーストおよび段差吸収用セラ ミックグリーン層5のためのセラミックペーストがそれ ぞれ用意される。

【0044】上述のセラミックスラリーは、誘電体セラ ミック粉末、有機パイング、可塑剤および比較的低沸点 の有機溶剤を混合することによって作製される。このセ ラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得 るため、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコー ティングされた、たとえばポリエステルフィルムのよう な支持体(図示せず。)上で、セラミックスラリーがド クタープレード法等によって成形され、次いで乾燥され る。セラミックグリーンシート2の各厚みは、乾燥後に おいて、たとえば数μmとされる。

【0045】上述のようなセラミックグリーンシート2 の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1 が乾燥後においてたとえば約1 umの厚みをもって形成 される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等に よって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することに よって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定 の厚みを有していて、したがって、セラミックグリーン シート2上には、この厚みによる段差がもたらされる。 【0046】次に、上述した内部電極1の厚みによる段 差を実質的になくすように セラミックグリーンシート 2の主面上であって、内部電極1が形成されていない領 域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成され る。段差吸収用セラミックグリーン層5は、内部電極1 のネガティブパターンをもって、前述したセラミックペ ーストをスクリーン印刷等によって付与することにより 形成され、次いで乾燥される。ここで用いられるセラミ ックベーストは、この発明において特徴となるもので、

【0047】上述した説明では、内部電極1を形成した 後に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成したが、 逆に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成した後 に内部電極1を形成するようにしてもよい。

その詳細については後述する。

【0048】上途のように、セラミックグリーンシート 2上に内部電衝1および段差破収用セラミックグリーン 層方が形成された、図2に示すような複合構造物らは、 複数用意され、これら複合構造物らは、支持体より剥離 された後、適当な大きさに切断され、所定のや数で投資機 別車のサービーがである。 カル重ねられ、さんにその上下にの部電極および投資機 用セラミックグリーン層が形成されていないセラミック グリーンシートを積み重ねることによって、図1に一部 を示すような生の積層体3aが作戦される。

[0049] この生の税層体3 aは、積層方向にアレス された後、図3に示すように、個々の積層セラミックコ ンデンサのための積層体チップ4 aとなるべき大きさに 切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼炭工程 に付きれ、最終的に外部電転が形成されることによっ て、積層コンデンサが完成される。

【0050】上述のように、段差吸収用セラミックグリ ーン層ちを形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3aにおいて、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での原みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、積層体チップ4aにおいて、不所望な変形が生じにくくなる。その結果、得られた積層セラミック コンデンサにおいて、デラミネーションや微小クラック 等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じに くくすることができる。

【0051】この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するためのセラミッグペーストを製造する方法に特徴があり、この特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を高めることができる。

【0052] すなわち、この発明では、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤と含むけ、次混合や分散処理する1次分散工程と、この1次分散工程の後、1次混合物から第1の有機溶剤を加熱により選択的に除去する除去工程とがまず実施される。

【0053】このように、1次分散工程では、有機バインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理を 可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高める ことが容易である。この11次分散工程では、セラミック 粉末の表面に吸着している空気が第1の有機溶剤で置換 され、セラミック粉末を算1の有機溶剤で十分に濡らし た状態とすることができるとともに、セラミック粉末の 凝集状態を十分に滞むとしてできる。

【0054】次に、上述の除去工程の後、第1の有機溶 剤が除去された1次混合物に有機バインダを加えた2次 混合物を分散処理する2次分散工程が実施される。ま た、セラミックベーストを製造するため、上述の第1の 有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より高沸点の第2の有 機溶剤も用いられる、この第2の有機溶剤は、1次分散 工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加え られても、あるいは、1次分散工程の段階で加えられな がら、2次分散工程の段階でも追加投入されてもよい。 【0055】いずれにしても、2次分散工程では、第2 の有機溶剤が2次混合物に含まれており、この状態で分 散処理することにより、2次分散工程の段階において も、2次混合物の粘度を比較的低くしておくことが可能 であり、したがって、分散効率を比較的高く維持してお くことができるとともに、前述したような2次分散工程 の段階で加えられる有機バインダの溶解性を高めること ができる。したがって、前述のように、1次分散工程で 得られたセラミック粉末の高い分散性を維持したまま、 有機バインダを十分かつ均一に混合させることができ、 また、セラミック粉末のさらなる粉砕効果も期待でき 3.

【00551】上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第1の有機溶剤がかすかに 液存することがあっても、実質的に第2の有機溶剤がより を含んでいる。第2の有機溶剤は、第1の有機溶剤より 高沸点であるため、セラミックペーストの乾燥速度を所 定値以下に抑えることができ、たとえばスクリーン印刷 を問題なく適用することを可能にする。 【0057】この発明において実施される1次分散工程 および2次分散工程では、たとえばボールミルのような メディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理 することができる。

[0058] この発明において、第1の有機溶剤または 第2の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種 々のものがあり、このような有機溶剤の沸点を考慮し て、第1の有機溶剤として用いられるものおよび第2の 有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択すればよ い。

【0059】このような有機常剤の例としては、メチル エチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセトン等の ケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルへ キサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、イソ プロパノール、ブタノール、下きルアルコール等のアル ール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブナル等 のエステル類、ジイソプロじルケトン、エチルセルソル ブ、ブチルセルソルブ、セルソルブアセテート、メチル セルソルブアセテート、ブチルカルビトール、シクロペ キサノール、バイン油、ジヒドロテルビネチール、イソ ホロン、テルビネオール、よツ可ピレングリコール、ジ メチルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素類、アルコール類、塩化メチレン等の塩化使水素類、 およびこれもの混合物が挙げられる。

【0060】上述した有機溶剤の例として挙げたものの いくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチ ルエチルケトン (79.6℃)、メチルイソブチルケト ン(118,0℃)、アセトン(56,1℃)、トルエ ン(111.0℃)、ベンゼン(79.6℃)、メタノ ール(64、5℃)、エタノール(78、5℃)、イソ プロパノール (82.5℃)、酢酸エチル (77.1 ℃)、酢酸イソプチル(118、3℃)、ジイソプロピ ルケトン(143.5℃)、メチルセルソルブアセテー ト (143°C) セルソルブアセテート (156.2) C)、ブチルセルソルブ(170.6℃)、シクロへキ サノール(160°C)、パイン油(195~225 で)、ジヒドロテルビネオール(210℃)、イソホロ ン(215.2℃)、テルビネオール(219.0 ℃)、シプロピレングリコール(231,8℃)、ジメ チルフタレート (282.4%) となるが、このような 沸点に基づいて、第1および第2の有機溶剤をそれぞれ 選択するようにすればよい。

[0061] 高沸点の第2の有機溶剤が、第1の有機溶 剤とともに、1次分散工程の段階で加えられる場合に は、第1の有機溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との 差は、50℃以上であることが好ましい。除去工程にお いて、加熱処理による第1の有機溶剤のみの選択的必除 去を上り容易によるながである。

【0062】上述した高沸点の第2の有機溶剤に関して、スクリーン印刷性を考慮したとき、150℃以上の

沸点を有していることが好ましく、200~250℃程 度の沸点を有していることがより好ましい。150℃未 清では、セラミックペーストが乾燥しやすく、そのた め、印刷パターンのメッシュの目詰まりが生じやすく、 他方、250℃を超えると、印刷陰膜が乾燥しにくく、 そのため、乾燥に長時間壁さなかめである。

【0063】セラミックペーストにおいて用いられる有機パイングとしては、室温で有機溶剤に溶解するものが良い、このような有機パイングとしては、たとえば、ボリビニルブチラール、ボリブチルブチラール等のボリアセタール類、ボリ、メタ)アクリル酸エステル類、エチルセルロース等、の変性セルロース類、アルキッド類、ビリデン類、ボリエーテル類、ボリエキシ樹脂類、ボリアミド樹脂類、ボリアミドサイストル樹脂類、ボリアミドサイン、樹脂類、液晶ボリマー類、ボリイミゲイール樹脂類、液晶ボリマー類、ボリイミゲイール樹脂類、液晶ボリア・関係等がある。

【0064】有機パイングとして上に例示したボリビニルブチラールは、ボリビニルアルコールとブチルアルデ ドドとの離合によって得られるものであり、アセチル基 が6モル外以下で、ブチラール基が62~82モル%の 低重合品、中重合品および高重合品がある。この発明に 隔るセラミックペーストにおいて有機パイングとして用 いられるポリビニルブチラールは、有機薄和に対する溶 解粘度および乾燥塗膜の強靱性のパランスから、ブチラール基が55モル%程度の中重合品であることが好まし い。

【0065】有機パインダの添加量は、セラミック粉末 に対して、 $1\sim20$ 重量%、好ましくは、 $3\sim10$ 重量 %に選ばれる。

【0066】上述した1次分散工程において、1次混合 物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次 混合物において、第1の有機溶剤または第1および第2 の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を添 加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。

【0067】上述の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子量は1万以下であることが好ましい。アニオン系、カチオン系、ノニオン系がすれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸エステル共重合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルキルアミルエーテル、脂財影ジエクノールアマイド、ポリエチレンイミン、ポリオキンプロビレンモノアリルモノブチルエーテルと無水マレイン酸(およびスチレン)の共重合体等が好まし

【0068】有機分散剤の添加量は、セラミック粉末に対して、0.1~5重量%、好ましくは、0.5~2.0重量%に選ばれる。

【0069】また、1次分散工程の後であって、除去工程の前に、1次混合物をフィルタにより評過する工程が

さらに実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に混入することがある。 異物、セラミック粉末の基料等を除去することができ、ひかでき、ウストラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミック粉末に付着しているような微小径の空、ながが適にすて破池したり除去されたりまることにより、セラミックペーストからなる段差級収用セラミックグリーン層5の頻成後にもたらされるセラミック層においてビンボールを減少させる場合。

【0070】また、有機パイングを第2の有機溶剤に子 め溶解することによって、有機ビセクルを作製し、この 有機ビセクルを加えて、2次混合物を得るようにすることが好ましい。これによって、2次混合物において混入 し得る。右機パイングの未溶解物を少なくすることがで きる。この場合、2次混合物を得るため、有機ピセクル をフィルタにより評過した後、これを加えるようにすれ ば、有機パイングの未溶解物を一層少なくすることがで

【0071】また、上述のような2つの態様の評過は 各々、複数回機り返してもよく、また、2つの態様の評 過を組み合わせてもよい、このように、評過を複数回様 り返したり、2つの態様の評過を組み合わせたりすることにより、評過による効果を一層高めることができる。 【0072】上述した評追工程においては、ステンレス 類からなるフィルタ、またはポリプロピレン、ファ業系 樹脂等のプラスチックからなるフィルタが用いられ、評 過速度を高めるため、空気や窒素ガス等の圧縮ガスによって強制的に押し出したり、線圧下で吸引したりする方 法が傾用されています。

【0073】また、セラミックペーストに会まれるセラミック粉末は、セラミックグリーンシート2を成形するために用いるもセラミックスラリーに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好ましい。段差吸収用セラミックグリーン層5とセラミックグリーンシート2との間で焼結性を一致させるためである。

【0074】なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、 能量添加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、 実質的に同じ組成を有するということができる。また、 セラミックグリーンシート2に含まれるセラミック粉末が、静電容量の温度が性についてJIS規格で規定する あ特性および返IA規格で現立するメアR特性を満足する る範囲のものであれば、段差吸収用セラミックグリーン 層5のためのセラミックペーストに含まれるセラミック 粉末も、主成分が同じでB特性およびX7R特性を満足 するものであれば、副成分が違っていてもよい。

【0075】図4は、この発明の他の実施形態としての 積層セラミックインダクタの製造方法を説明するための ものであり、図5に外観を斜視図で示した、この製造方 法によって製造された積層セラミックインダクタ911に 備える積層体チップ12を得るために用意される生の積 備体13を積成する要素を分解して示す資料型である。 【0076】生の積層体13は、複数のセラミックグリ ーンシート14、15、16、17、…、18および1 9を備え、これらセラミックグリーンシート14~19 を積層することによって得られるものである。

【0077】セラミックグリーンシート14~19は、磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、 クターブレード法等によって成形し、乾燥することによって得られる。セラミックグリーンシート14~19の 各厚みは、乾燥後において、たとえば10~30μmと される。

【0078】セラミックグリーンシート14~19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15~1 8には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル導体験および段差吸収用セラミックグリーン層が形成される。

【00の79】まず、セラミックグリーンシート15上に は、コイル海体膜20が形成される。コイル海体膜20 は、その第1の端部がセラミックグリーンシート15の 端縁にまで届くように形成される。コイル海体膜20の 第2の帰郷には、ビアホール海体21が形成される。 【0080】このようなコイル海体膜20およびビアホ

100801にのようなコイル等体限と20またのとファール等体21を形成するため、たとえば、セラミックグ リーンシート15にピアホール等体21のための質通孔 をレーザまたはパンチングなどの方法により形成した 後、コイル等体限208よびピアホール等体21となる 薄電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、 乾燥することが行なわれる。

[0081]また、上述したコイル海体限20の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート15の主面上であって、コイル海体取20が形成されていない領域に、段差吸収用セラミッククリーン層22が形成される。段差吸収用セラミッククリーン層2は、前述したこの発明とおいて特徴となる健性体セラミック粉末を含むセラミックペーストを、スクリーン印刷時によって付与し、乾燥することによって形成される。

【0082】次に、セラミックグリーンシート16上には、上述した方法と同様の方法によって、コイル導体限23、ビアホール導体24および段差吸収用セラミックグリーン層25が成される。コイル導体膜23の第1の端部は、前述したビアホール導体21を介して、コイル導体膜20の第2の端部は接続される。ビアホール導体24は、コイル導体膜23の第2の端部に形成される。

【0083】次に、セラミックグリーンシート17上には、同様に、コイル導体膜26、ビアホール導体27および段差吸収用セラミックグリーン層28が形成され

る。コイル導体膜26の第1の端部は、前述したビアホール導体24を介して、コイル導体膜23の第2の端部 に接続される。ビアホール導体で27は、コイル導体膜2 6の第2の端部に形成される。

【0084】上述したセラミックグリーンシート16および17の積層は、必要に応じて、複数回繰り返される。

【0085】次に、セラミックグリーンシート18上には、コイル等体膜29および段差吸収用セラミックグリーン層30が形成される。コイル等体膜29の第1の端部は、前近したピアホール等体27を介して、コイル等体膜29に、その第2の端部に接続される。コイル等体膜29は、その第2の端部がセラミックグリーンシート18の端線にまで配くように形成される。

【0086】なお、上述したコイル導体膜20、23、 26および29の各厚みは、乾燥後において、たとえば 約30μm程度とされる。

【0087】このようなセラミックグリーンシート14~19をそれぞれ含む複数の複合構造物を構図して得られた生の積層体13において、各々コイル状に延びる複数のコイル等体限20、23、26および29が、ピアホール導体21、24および27を介して順次接続されることによって、全体として複数ターンのコイル導体が形成される。

(0088) 生の預層体13が焼成されることによって、図5に示す積層セラミックインダクタ11のための限層体チップ12が得られる。なお、生の積層体13は、図4では、1個の積層体チップ12を得るためのものとして世襲され、これを切断することによって、複数の積層体チップを得る、で、複数の積層体チップを扱いして、10089) 次いで、図5に示すように、積積体チップ 20相対向する名端部には、前近したコイル場体膜20第1の第1の場部およびコイル場体膜29の第1の場部は表して、4枚を積割の13よび31が形成され、それによって、積層セラミックインダクタ11が完成され、それによって、積層セラミックインダクタ1

【0090】図1ないし図3を参照して説明した積層を ラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説明 明した積層セラミックイングク911において、セラミ ックグリーンシート2または14~19あるいは段差吸 収用セラミックグリーン層でまたは22、25、28 站 よび30に含まれるセラミック粉末としては、代表的に は、アルミナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタン、 チタン酸バリウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライト ーマンガン等の酸化物系セラミック粉末、炭化ウイ素、 窒化ウイ素、サイアロン等の手軽化物系セラミック粉末 が挙げられる、粉末粒径としては、好ましくは、平均5 μ加以下、より好ましくは、1μmの球形または粉砕状 のものが使用される。 【0091】また、不純物として含まれるアルカリ金属 酸化物の含者量が0.1重量火以下のチタン酸パリウム をセラミック物末として用いる場合、このセラミック物 末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物や ガラス成分を含有させでもよい。

【0092】金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸 化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、 酸化イッテルビウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸 化ニッケル、または酸化マグネシウム等がある。

 $\{00931$ また、ガラス成分としては、L1 $_2$ - (SiTi) 0_2 - MO(ただし、MOはA1 $_2$ 0_3 または 2 r 0_2)、Si 0_2 - Ti 0_2 - MO(ただし、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOまたはMnO)、Li $_2$ O-B $_2$ O $_3$ - (SiTi) 0_2 + MO(ただし、MOはBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOzλとはMnO)、Cがし、MOはBaO、CaO、大だし、MOはBaO、CaO、SrOまたはMgO)、またはSiO $_2$ 等がある。 $\{0094\}$ また、図1ないし図3を参照して説明した機圏セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説明した機圏セラミックインダクタ11において、内部電極1またはコイル導体限20、23、26および29ならびにビアホール導体21、24および27の形成のかめの別へられる楽電性ベーストとしては、たとえば、次のようなものを用いることができる。

【0095】精層セラミックコンデンサにおいて用いられる導電性ペーストとしては、平均粒径が0.02μmペタルの 対主しくは0.05〜10元加工かってあって、Ag/Pdが60運量%/40重量%~10重量%/90重量%の合金からなる導電性粉末、エックル金属粉末または銅金属粉末等を含み、この粉末を100重量がと、有機パイングを2〜20重量部(好ましくは5〜10重量部)と、焼結抑制剂としてのAg、Au、Pt、Ti、Si、Niまたは60軍の金属レジネートを金属検算で約0.1~3重量部がましくは0.5〜1重量部)と、有機溶剤を約35両重点をできるに加えて粘度調整を行なうことによって得られた薄電性ペーストを用いることができる。

【0096] 税層セラミックインダクタ11において用いられる海電性ペーストとしては、Ag/P Gが80度 最%/20重量%~100重要%/0度量が今合金またはAgからなる導電性粉末を含み、この粉末が100重量部に対して、上述した税間セラミックコンデンサのための海電性ペーストの場合と同様の仕事で3本ロールで混練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用いることができる。

【0097】以下に、この発明を、実験例に基づいて、 より具体的に説明する。

[0098]

【実験例1】実験例1は、標層セラミックコンデンサに 関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの製造において、この発明の特徴 としての1.分分散工程とと次分散工程とを採用したこと による効果を確認するために実施したものである。 【0099】(セラミック粉末の準備)まず、炭酸がリ

10029 (102) インイのパン学師/より、みばが、りかは(BaCO₃) および酸ドチタン(Ti 20₂)を 1:1のモル比となるように秤量し、ボールミルを用い て遷式混合した後、脱水敷焼きせた。次いで、温度10 0°Cでご時間反焼した後、粉砕することによって、誘 電体セラミック粉末を得た。

【0100】(セラミックスラリーの準備およびを与き ックグリーンシートの作製) 先に準備したセラミック粉 末100重整態と、中重令度かつ高ブチラール化度のポ リビニルブチラール7重量都と、可塑剂としてDOP (フタル酸ジオクチル)3重量部と、メチルエチルケト ン30重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重 最近とともに、ボールミルに投入し、20時間遠式混合 を行なって、誘電体セラミックスラリーを得た。

【0101】そして、この誘電体セラミックスラリーに 対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ3μm (焼成後の厚みは2μm)の誘電体セラミックグリーン シートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なっ

【0102】 (導電性ペーストの準備) Ag/Pd=3 0/70の金銀粉末100重量船と、エチルセルロース 4重量部と、アルキッド観解2重量部と、Ag金属レジ ネート3重量部(Agとして17・5重量部)と、ブチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール で混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度 2008を子でかた。

【0103】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックベーストの準備)

- 試料1 (実施例) -

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン (構成79,6℃)70重量部と、直 径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボール ミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。 【0104】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に

彩し、1昼放放置して、次降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈路物を対が式オーブンに入れて乾燥さ 、溶剤としてのメチルエチルケトンを除去した。 【0105] 完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルビネオール (沸点219.0℃) 40重量部と、エ チルセルロース機能5重量部と参添加して得られた混合 物を、3本ロールにて混練することによって、誘電体セ ラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のため

に、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳

鉢により分散・調整した。

【0106】-試料2(実施例)-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、有機分散剤としてのボ リアクリル酸は原アンモニウム域分散剤(重単半均分子 量1000)0.5重量部と、直径1mmのジルコニア 製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時 間壁式混合をすなった。

【0107】以後、試料1と同様の操作を経て、誘電体セラミックペーストを得か。

【0108】-試料3(実施例)-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間湿む混合を行なった。

- 【0109】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1量放放置して、沈降させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去した。
- 【01101完全にメナルエチルナトンを除去した後、 プラネタリーミキサーによってエチルセルロース樹脂う 重量部をテルビネオール40重量部に予め溶解させた樹 脂溶液すなかち有機ビセクルを添加して得られた混合物 を、3本ロールにて混練することによって、誘電体セラ ミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、 テルビネオール10~20重度部添加して、自動乳鉢に より分散・調整した。

【0111】一試料4(実施例)-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間遮式混合を行なった。

- 【0112】次に、この混合物を、絶対沪過20μm (99.7%の確率で10μm以上の固形成分を除去で
- きる。) のフィルタにより、加圧下で严適した。 【0113】次に、この严者後の混合物をステンレス網 製容器に移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、 上澄み液を除去した後、沈摩物を対流式オーブンに入れ

て乾燥させ、メチルエチルケトンを除去した。

- 【0114】完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルビネオール40重量器と、エチルセルロース樹脂5 重量部とを添加して得られた混合物を、3本エールにて 混練することによって、誘電体セラミックペーストを得 た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10 ~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整し た。
- 【0115】-試料5(実施例)-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間湿式混合を行なった。

- 【0116】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、洗除させた。そして、上置み液 を除去した後、洗降物を対流式オーブンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去して、乾燥させた粉体を 得か。
- 【0117】他方、プラネタリーミキサーによってエチ ルセルロース樹脂・室重量部をテルビネオール40重量部 に予め溶解させた樹脂溶液を、絶対評過20μmのフィ ルタにより評過し、有機ビヒクルを得た。
- 【0118】次に、前の蛇緑粉体とこの有機ビヒクルと を混合し、この混合物を、3本ロールにて混雑すること によって、誘電体セラミックペーストを得た。次いで、 粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部 添加して、自動乳体により分散・調整した。

【0119】-試料6(実施例)-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルビネオール10重 量部と、直径1mmのジルコニア製工石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ

- [0120]次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、沈降させた。そして、上澄み被 を除去した後、沈降物を対流式オープンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去した。
- 【0121】完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルビネオール30重量都と、エチルセルロース樹脂5 重量部とを添加して得られた混合物を、3本ロールに 混練することによって、誘電体セラミックペーストを得 た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール約1 0重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0122】一試料7(比較例)一 先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、テ ルビネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重 量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混 練して、誘電体セラミックペーストを得た。

【0123】(積層セラミックコンデンサの件製)先に 用意した誘電体セラミックグリーンシートの主面上に内 部電極を形成するため、毒電性ペーストをスクリーン印 刷し、80℃で10分間乾燥した。なお、内部電極の寸 法、形状および位置は、後の工程で得られる模関体チッ・ アに適合するように設定した、次に、誘電体セラミック グリーンシートの主面上に段差吸収用誘電体セラミック グリーンドーの主面上に段差吸収用誘電体セラミック グリーンターペーストをスクリーン印刷し、80℃で 10分間乾燥した。内部電極および段差吸収用誘電体セ ラミックグリーン層の予選みは、乾燥検において、10分間乾燥した。内部電極および段差吸収用誘電体セ ラミックグリーン層の予選みは、乾燥検において、10分間、 (焼皮後の原みは0、5μm)になるようにした。

【0124】次に、上述のように内部電極および段差吸収用誘電体セラミックグリーン層を形成している200

枚の誘電体セラミックグリーンシートを、内部電極等が 付与されていない数10枚の誘電体セラミックグリーン シートで挟み込むように積み重ねて、生の積層体を作製 し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加 圧条件で熱プレスした。

【0125】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述 の生の機層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体を切断刃にで切断することによって、複数

【0126】次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼成用セッター上に、上述の複数の模菌体チップを整列させ、室温から250℃まで24時間かけて昇温させ、有機パインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成

炉に投入し、最高1300℃で約20時間のプロファイルにて模成を行なった。

【0127】次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極 を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成 メサか

【0128】 (特性の評価) 上述した試料1ないし7に 係る誘電体セラミックペーストおよび積層セラミックコ ンサについて、各種特性を評価した。その結果が表 1に示されている。

[0129]

【表1】

	実施例								
試料番号	1	2	3	4	5	6	7		
回形分(重量%)	66	67	66	67	66	66	6/		
粘度(Pa-s)	10	12	10	14	10	. 9	12		
分散度	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	0.3		
印刷厚み(μm)	3	2	3	2	3	3	5		
Re(#m)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	1.5		
構造欠陥不良率(%)	1.5	1	1.3	1	1	1.0	80		

【0130】表1における特性評価は、次のように行なった。

スペ。 【0131】「固形分」: セラミックペースト約1gを 精秤し、熱対流式オーブンにおいて、150℃で3時間 放置した後の重量から算出した。

【0132】「粘度」: セラミックペーストの粘度を、 東京計器製E型粘度計を用いて、20℃において、2. 5rpmの回転を付与して測定した。

【0133】「分散度」: セラミック粉末の粒度分布を 光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒 度分布から其出した。すなわち、先に準備したセラミック粉末を、超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散させ、粒軽がこれ以上小さくならないところまで超音波を 中加し、そのときのD9〇の粒経を記録して、これを展 界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール 中で希別し、粒度分布のD9〇の粒経を記録して、これ をペーストの粒経とした。そして、分散度=(ペースト の粒経(限界粒経)ー1の式に基づき、分散度を「出し た。この分散度は、数値が十であれば、絶対 に、分散性が臭いことを示し、数値が一てあれば、絶対 低が大きい混と、分散性が良いことを示している。

【0134】「印刷原本」:96%アルミナ基板上に、 400メッシュで厚み50μmのステンレス網製スクリーンを用いて、乳剤厚み20μmで印刷し、80でで1 り分間乾燥することにより、評価用印刷塗膜を形成し、 その厚みを、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結 果から求めた。

【0135】「Ra (表面粗さ)」: 上記「印刷厚み」 の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さ Ra、すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線 との偏差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ 表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0136】「構造欠陥不良率」: 得られた税圏セラミックコンデンサのための規能体チップの外限検査、超音 地類総額による検査で異常が見られた場合、所能により 内部の構造欠陥を確認し、(構造欠陥のある税給体チップ数)/(規結体チップの総数)を構造欠陥へ良率とし 大

【0137】 装1を参照すれば、1次分散工程と2次分 散工程とを採用し、2次分散工程において有限パイン学 を添加した、この発明の実施例に係る試料1-6によれ は、このようなことを行なかなかった比較例としての試 料7に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、 印刷厚み、表面相さおよび構造欠陥不良率の各項目にお いても優れた結果を示していることがわかる。

[0138]

【実験例2】実験例2は、積層セラミックインダクタに 関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックベーストの製造において、この発明の特徴 としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したこと による効果を確認するために実施したものである。

【0139】(セラミック粉末の準備)酸化第二鉄だッケ 9.0モル%、酸化亜鉛が29.0モル%、酸化ニッケ かが14.0モル%、および酸化銅が8.0モル%とな るように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、 脱水蛇線させた、次いで、750で1時間仮域した 後、粉砕することによって、磁性体セラミック粉末を得 た。 【0140】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製) 先に準備した酸性体セラミック形末100重量部と、マレイン酸共産合体からなう放射の、5重量部と、メチルエチルケトン30重量部およびトルエン20重量部からなる溶剤とを、直径1mmのジルコニア製工台00重量部ともに、ボールミルに投入し、4時間機料した後、有機パインダとして中重合度かつ高ブチラール化度のポリビニルブチラール7重量部と、可塑剤としてDOP3重量部と、エタノール20重量部とを添加し、20時間湿式混合を行なって、磁性体セラミックスラリーを得た。

【0141】そして、この磁性体セラミックスラリーに 対して、ドクタープレード法を適用して、厚さ20μm (焼成後の厚みは15μm)の磁性体セラミックグリー ンシートを成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なっ た。

【0142】(郷電性ペーストの準備)Ag/Pd=8 の/20の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4重量部と、アルキッド制制2重量部と、ブチルカルビ トールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練し た後、テルビネオール35重量部を加えて粘度訓察を行 なった。

【0143】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料8(実施例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間遮式混合を行なった。

【0144】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1畳板放置して、沈降させた。そして、上置み液 を除去した後、沈降物を対流式オーブンに入れて乾燥さ せ、溶剤としてのメチルエチルケトンを除去した。

【0145】完全にメチルエチルケトンを除去した後、 テルビネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂ら 重量部とを添加して得られた混合物を、3キロールにて 混練することによって、磁性体セラミックペーストを得 た。次いて、粘度調整用のために、テルビネオール10 ~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整し た。

【0146】-試料9(実施例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重生部と、メ チルエチルケトン70重量部と、有機分散剤としてのが リアクリル酸は級アンモニウム塩分散剤(重量や助分子 量1000)の、5重量部と、直径1mmのジルコニア 製玉石600重量がとき、ボールミルに投入し、16時 間端で出来を手がつった。

【0147】以後、試料1と同様の操作を経て、磁性体セラミックペーストを得た。

【0148】-試料10(実施例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間提出現合を行なった。

【0149】次に、この混合物をステンレス鋼製容器に 移し、1昼夜放置して、沈隆させた。そして、上澄み被 を除去した後、沈降物を対流式オーブンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去した。

【0150】完全にメチルエチルケトンを除去した後、 プラネタリーミキサーによってエチルセルロース問題う 重量部をテルビネオール40重量部に予め溶解させた樹 脂溶液すなわち有機ビセクルを添加して得られた混合物 を、3本ロールにて混練することによって、磁性体セラ ミックペーストを得た。次いで、粘皮調整用のために、 テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢に より分散・調勢した。

【0151】-試料11(実施例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間還式混合を行なった。

【0152】次に、この混合物を、絶対沪過20μmのフィルタにより、加圧下で沪満した。

【0153】次に、この評価後の混合物をステンレス鋼 製容器に移し、1基夜放置して、沈降させた。そして、 上澄み液を除去した後、沈陽物を対流式オープンに入れ で乾燥させ、メチルエチルケトンを除去した。

(0154]完全にメナルエチルケトンを除去した後、 テルビネオール40重量器と、エチルセルロース樹脂5 重量部とを採加して得られた混合物を、3本ロールにて 混雑することによって、磁性体セラミックペーストを得 た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10 ~20重量部拡加して、自動列鉢により分散・調整し た。

【0155】-試料12(実施例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、直径1mmのジルコニ ア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16 時間還式混合を行なった。

【0156】次に、この混合物をステンレス頻製容器に 移し、1昼夜放置して、沈陽させた。そして、上澄み液 を除去した後、沈陽物を対流式オーブンに入れて乾燥さ せ、メチルエチルケトンを除去して、乾燥させた粉体を 得た。

【0157】他方、プラネタリーミキサーによってエチルセルロース樹脂5重量部をテルビネオール40重量部 に予め溶解させた樹脂溶液を、絶対評過20μmのフィルタにより評過し、有機ビレクルを得た。

【0158】次に、前の乾燥粉体とこの有機ビヒクルと を混合し、この混合物を、3本ロールにて混練すること によって、磁性体セラミックペーストを得た。次いで、 粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部 添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0159】-試料13(比較例)-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、テ ルビネオール40重量部と、エチルセルロース協脂5重 量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混 継して、磁性体セラミックペーストを得た。

【0160】 (積層セラミックインダクタの作製) 複数の磁性体セラミックグリーンシートの積層はCコイル状態に延びるコイル構体が形成できるように、先に用意した磁性体セラミックグリーンシートの所定の位置に、ピアホール準体のための貨通1を形成するとともに、磁性体セラミックグリーンシートの主面上にコイル導体膜および資通孔内にピアホール準体を形成するため、薄電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁性体セラミックグリーンシート上に、段差の収用磁性体セラミックグリーンシート上に、段差線料器は比上に、保管を発展といる。以前に、磁性体セラミックグリーンを下上に、段差線料器ない113に係る各磁性体セラミックペーストをス

料8ないし13に係る各磁性体セラミックペーストをス クリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル薄 体膜および段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各 厚みは、乾燥後において、30μm(焼成後の厚みは2 0μm)になるようにした。

【0161】次に、上述のようにコイル導体膜およびビ

アホール導体ならびに段差吸収用セラミッククリーン層を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシートを、コイル等体が形成されるように重ねるとともに、その上下にコイル導体限等を形成していない磁性体セラミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧下で勢プレスした。

【0162】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述 の生の税層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体チップを得た。

【0163】次に、上述の積層体チップを400℃で2 時間加熱することによって、有機バインダを除去した 後、920℃で90分間の焼成を行なった。

【0164】次に、得られた焼結体チップをバレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が 銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層 セラミックイングクタを完成させた。

【0165】(特性の評価)上述した試料8ないし13 に係るセラミックペーストおよび積層セラミックインダ クタについて、各種特性を評価した結果が表2に示され ている。

[0166]

【表2】

		比较货				
試料番号	8	9	10	11	12	13
因形分(重量%)	70	71	70	71	70	/1
粘度(Pars)	20	22	20	22	21	21
分散度	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	1.0
印刷導み(μm)	10	12	13	11	12	16
Ra(µm)	0.5	0.5	0.6	0.4	0.0	1.7
構造欠陥不良率(%)	2.0	0.5	1.0	0.5	0.5	70

【0167】表2における特性評価方法は、表1の場合 と同様である。

【0168】表2を参照すれば、表1に示した実験例1 の場合と同様、1次分散工程と2次分散工程とを採用 し、2次分散工程において有機パイングを添加した、こ の発明の実施例に係る試料8~12によれば、このよう なことを行なわなかった比較例としての試料13に比べ て、版れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、 表面担さもよび構造欠陥不良率の各項目においても優れ た結果を示していることがかかる。

【0169】以上、この発明に係るセラミックペースト に含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉 末または磁性体セラミック粉末が用いられる場合につい て説明したが、この発明では、用いられるセラミック粉 末の電気的特性に左右されるものではなく、したがっ て、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セ ラミック粉末夢を用いても、同様の効果を期待できるセ ラミック粉不等を用いても、に可様の効果を期待できるセ ラミックや不学を用いても、できる。

[0170]

【0171】したがって、この発明によれば、積層型セラミック電子部品において、内部回路要素膜の厚みによ

る段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域 に段差級収用セラミックグリーン層を形成するかめに、 上述のようなセラミックペーストが用いられることによって、クラックやデラミネーション等の構造欠陥のない 信頼性の高い積層型セラミック電子部品を実現すること ができる。

【0172】また、この発明によれば、積層型セラミック電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応する ことが可能となり、この発明が積層セラミックコンデン サに適用された場合、積層セラミックコンデンサの小型 化かつ大容量化を有利に図ることができ、また、この発 明が積層セラミックインダクタに適用された場合、積層 セラミックインダクタの小型化かつ高インダクタンス化 を有利に図ることができる。

【0173】高薄点の第2の有機溶剤が、2次分散工程 において加えられる場合には、除去工程において、1次 混合物に第2の有機溶剤を存在させないようにすること ができるので、第1の有機溶剤をより容易に除去するこ とができる。

【0174】上述の場合、右機パイン学が第2の有機溶 利化子や溶解した状態で加えられたり、より前まして は、このように第2の有機溶剤に予め溶剤した有機パイ ンダが呼過された後に加えられたりすると、セラミック ペースト中に混入し得る有機パインダの未溶剤物を少な くすることができる。

[0175] 他方、1次分散工程において分散処理され 1次混合物が、第2の有機溶剤をさらに含む場合に は、第2の有機溶剤による1次混合物の批度の低下を期 特できるので、1次分散工程を実施したとき、この粘度 の低下によるセラミック粉末の分散性の向上を期待する ことができる。

【0178】また、この発明に係る積層型セラミック電子部品の製造方法において、セラミックグリーンシート

を成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末を含むようにすると、セラミックグリーンシートと段差吸収用セラミックグリーン層との放結性を一致させることができ、このような焼結性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にとって興味ある、かつこの発明の一 実施形態による、積層とラミックコンデンサの製造方法 を説明するためのもので、生の積層体3aの一部を図解 的に示す断面図である。

【図2】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される複合構造物6の一部を破断して 示す平面図である。

【図3】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4aを図解的に示 す断面図である。

【図4】この発明の他の実施形態による積層セラミック インダクタを製造するために用意される生の積層体13 を構成する要素を分解して示す斜視図である。

【図5】図4に示した生の積層体13を焼成して得られた積層体チップ12を備える積層セラミックインダクタ11の外観を示す斜視図である。

【図6】この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の積層体3の一部を図解的に示す断面図である。

【図7】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される内部電極1が形成されたセラミックグリーンシート2の一部を示す平面図である。

【図8】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4を図解的に示す 断面図である。

【符号の説明】

内部電極(内部回路要素膜)

2.14~19 セラミックグリーンシート

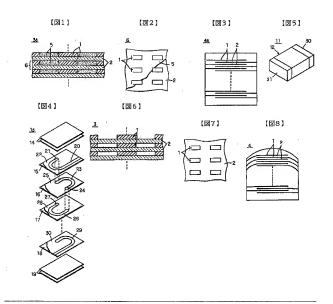
3a, 13 生の積層体 4a, 12 積層体チップ

5, 22, 25, 28, 30 段差吸収用セラミックグ リーン層

6 複合構造物

11 積層セラミックインダクタ(積層型セラミック電子部品)

20, 23, 26, 29 コイル等体膜 (内部回路要素 膜)



フロントページの続き

(51) Int. Cl.	7	識別記号		FI			(参考)	
H01F	17/00			H01G	4/30	311F	5E062	
	41/04			B28B	11/00	Z	5E070	
H01G	4/30	311		C 0 4 B	35/00	Y	5E082	
(72)発明者	木村 幸司							
	京都府長岡京	市天神一丁日26番10号	株式					

会社村田製作所内

(72)発明者 加藤 浩二

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

(72)発明者 鈴木 宏始

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

Fターム(参考) 4G030 AA10 AA16 AA27 AA29 AA31

AA32 BA09 CA03 CA07 CA08

GA01 GA14 GA15 GA16 GA17

GA18

4G052 DA05 DA08 DB02 DC04 DC05

DC06

4G054 AA06 AB01 BA02 BA32

4G055 AA08 AB01 AC09 BA22 BA87

BB12

5E001 AB03 AH05 AJ01 AJ02

5E062 DD04

5E070 AA01 AB02 BA12 BB03 CB03

CB13 CB17

5E082 AB03 BC39 EE04 EE11 EE23

EE35 FF05 FG06 FG26 FG54

KK01 LL02 MM21 MM22 MM24